

平成17年度 継続評価書

平成18年3月16日

研究開発 課 題	高度ネットワーク認証基盤技術に関する研究開発 (認証機能を具備するサービスプラットフォーム技術)	研究開発 期 間	平成16~18年度
研究機関 (又は代表研究機関)	株式会社日立製作所	代表研究 責 任 者	高瀬 晶彦

当該年度における研究開発の目標達成(見込み)状況

評価	コメント
B	<p>計画通りの成果が出ている。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ● 標準化を意識しつつ研究を進めてほしい。 ● 予定どおり研究を進めているように思う。 ● 各社とも努力のあとが見受けられる。

当該年度における研究資金使用状況

評価	コメント
B	<p>予算計画等に則り、効率的かつ適切な執行が行われている。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ● -

研究開発実施計画

評価	コメント
B	<p>実行可能かつ効率的な計画である。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ● 性能面の検討並びに新しくセキュリティホールを作り込んでいないかの検討もお願いしたい。

予算計画

評価	コメント
B	おおむね、効率的な予算計画が組まれており、積算額も妥当である。
	<ul style="list-style-type: none">-

実施体制

評価	コメント
B	適切な実施体制が組まれており、計画通りの事業進捗が見込まれる。
	<ul style="list-style-type: none">引き続き日立中心に全体をとりまとめ総合的アプローチを期待する。

総合評価

評価	コメント
適	引き続き研究開発を推進することが適当。
	(総論) <ul style="list-style-type: none">予定通り進んでいるようであり計画も大きな問題がないと考える。